

E DIN 66136-3:2022-12 (D)

Erscheinungsdatum: 2022-11-18

Bestimmung des Dispersionsgrades von Metallen durch Chemisorption - Teil 3: Strömungsverfahren

Inhalt	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Formelzeichen.....	5
5 Strömungsverfahren	6
5.1 Allgemeines.....	6
5.2 Messapparaturen	7
5.3 Messdurchführung.....	8
5.3.1 Probenvorbehandlung und Bestimmung der Probenmasse	8
5.3.2 Pulsverfahren	8
5.3.3 Kontinuierliches Verfahren	8
5.4 Kalibriermessung.....	9
5.4.1 Pulsverfahren	9
5.4.2 Kontinuierliches Verfahren	9
5.5 Berechnungen	9
5.5.1 Gepulste Chemisorption.....	9
5.5.2 Kontinuierliches Verfahren	10
5.6 Berechnung der spezifischen Metalloberfläche	10
5.7 Berechnung der Metalldispersität.....	11
5.8 Berechnung der mittleren Kristallitgröße.....	11
6 Analysenbericht.....	11
Anhang A (informativ) Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Metalloberfläche von geträgerten Metallkatalysatoren (Beispiele).....	13
A.1 Allgemeines	13
A.2 Bestimmung der spezifischen Metalloberfläche von Platin mittels gepulster Chemisorption von Kohlenmonoxid	13
A.3 Bestimmung der spezifischen Metalloberfläche von Platin mittels gepulster Wasserstoff- Sauerstoff-Titration.....	13
A.4 Bestimmung der spezifischen Metalloberfläche von Kupfer mittels Oberflächenreaktion von Distickstoffoxid unter kontinuierlichem Durchfluss	13
A.5 Bestimmung der spezifischen Metalloberfläche von Platin mittels kontinuierlichem Wasserstoffstrom	14
Literaturhinweise	15
Bilder	
Bild 1 — Typische Apparatur für Strömungsverfahren (Puls- oder kontinuierliches Verfahren).....	7
Bild 2 — Typische Apparatur für Pulsverfahren	8
Bild 3 — Konzentrations-Zeit-Verlauf hinter der Probe beim Pulsverfahren	8

Bild 4 — Konzentrations-Zeit-Verlauf hinter der Probe beim kontinuierlichen Verfahren.....	9
---	----------

Tabellen

Tabelle 1 — Formelzeichen und Einheiten.....	5
---	----------

Tabelle 2 — Für die Berechnungen empfohlene Stöchiometriefaktoren.....	10
---	-----------

Tabelle 3 — Für die Berechnungen empfohlene Werte für den Oberflächenplatzbedarf a der Metallatome.....	11
---	-----------